A blue and black logo

Description automatically generated

A close-up of a projector

Description automatically generated

**PF Air disinfection**

온도에 민감한 제조 공정에 적합한 저온 UV 조사 시스템  
-첨단 저온 미러 기술을 통해 직접 조사 방식에 비해 기판 온도를 최대 65%까지 낮출 수 있습니다.   
- 낮은 전력 소모로도 높은 강도의 UV 조사가 가능합니다.  
- 아크 길이 최대 2350mm까지 대응하는 고성능 UV 램프입니다.  
- 최대 236W/cm의 전력 출력이 가능합니다.   
- 최대 17kW 램프 출력까지 공랭 방식을 지원합니다.  
- 냉각 롤러나 냉각 플레이트를 요구하지 않습니다.

온도에 민감한 제조 공정에 적합한 저온 UV 조사 시스템  
•첨단 저온 미러 기술을 통해 직접 조사 방식에 비해 기판 온도를 최대 65%까지 낮출 수 있습니다.   
•낮은 전력 소모로도 높은 강도의 UV 조사가 가능합니다.  
•아크 길이 최대 2350mm까지 대응하는 고성능 UV 램프입니다.  
•최대 236W/cm의 전력 출력이 가능합니다.   
•최대 17kW 램프 출력까지 공랭 방식을 지원합니다.  
•냉각 롤러나 냉각 플레이트를 요구하지 않습니다.

**UVAPRINT ACM**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**UVAPRINT ACM**

A diagram of a solar system

Description automatically generated

**(직접 조사 시스템과 고급 콜드 미러 간의 비교)**

A graph of different colored bars

Description automatically generated with medium confidence

**(저온 미러 기술의 컨셉)**

A large white machine with many buttons

Description automatically generated

**(응용 사례 중 하나: Mark Andy UV 플렉소 인쇄)**

**A close up of a number

Description automatically generated**